課題番号	:2014A-E12
利用課題名(日本語)	:リチウムイオン二次電池正極材料の in situ XRD 測定
Program Title (English)	: In situ XRD measurement for cathode material in Lithium ion secondary battery $% \mathcal{A}^{(n)}$
利用者名(日本語)	: <u>平野辰巳 ¹⁾,</u> 小西宏明 ¹⁾ 、高松大郊 ¹⁾ ,床尾尚也 ¹⁾ ,田村和久 ²⁾
Username (English)	: <u>T. Hirano</u> ¹⁾ , H. Konisi ¹⁾ , D. Takamatsu ¹⁾ , N. Tokoo ¹⁾ , K. Tamura ²⁾
所属名(日本語)	:1) 株式会社日立製作所,2) 原子力機構
Affiliation (English)	:1) Hitachi Ltd., 2) Japan Atomic Energy Agency
キーワード:リチウム過剰系正極、In situ XRD 測定、リチウムイオン二次電池	

<u>1. 概要(Summary)</u>

車載用リチウム二次電池には高容量が要求されている。 リチウム過剰系正極(Li1.2Ni0.133Mn0.533Co0.133O2)は高 容量が得られるものの、充電状態(SOC:State of charge)が同一の場合において、反応経路により開回路 電位が変化するため、電位から SOC を検知できない。 Fig.1(a)に 0-100%SOC, 40-100%SOC の範囲で充 放電した際の開回路電位を示す。Fig.1(b)に、100-0%SOC, 60-0%SOC の範囲で充放電した際の開回路 電位を示す。Fig.1(a)(b)より、充電過程と放電過程の開 回路電位にヒステリシスが存在すること、および反応経路 により開回路電位が変化することを確認した。これまで XAFS 測定により充放電過程の反応機構を検討した結果、 充電および放電ではともに、初期に遷移金属、末期に酸 素が反応に寄与することが示唆された。本研究では、in situ XRD 測定により電位ヒステリシスの原因を検討した。



Fig. 1 Open circuit potential for $Li_{12}Ni_{0.133}Mn_{0.533}Co_{0.133}O_2$, (a)Charge process (0-100%SOC, 40-100%SOC), discharge process(100-0%SOC), (b)charge process(0-100%SOC), discharge process (100-0%SOC, 60-0%SOC).

<u>2. 実験(目的,方法) (Experimental)</u>

正極にリチウム過剰系正極を用いたラミネート電池を作 製し、開回路電位測定(Fig.1)と同様の反応経路におけ る結晶構造変化をXRD 測定(BL14B1)により評価した。 <u>3. 結果と考察(Results and Discussion)</u>

Fig.2 に充放電過程における a 軸長の変化を示す。 Fig.2(a)より、充電初期では a 軸が収縮し、末期では ほとんど変化しない。a 軸は遷移金属の酸化状態と密 接に関係するため、a 軸の収縮は遷移金属の酸化と関 連し、末期では遷移金属は酸化せず、酸素が酸化する

ことが示唆された。これは、XAFS 測定の結果と一致す る。また、放電初期では、a軸が膨張し、放電末期では ほとんど変化しないことから、放電初期では遷移金属、 放電末期では酸素が反応に寄与している。また、100-40%SOC の放電では、主に遷移金属が還元するため、 40%SOC から開始される充電では、還元した遷移金属が 酸化するため、a軸長のヒステリシスが小さい。このよ うに、40-100%SOCの充電において、充電が開始され る SOC が 0%, 40%と異なることで、反応に主に関与す る元素がそれぞれ酸素、遷移金属と異なるため、Fig.1(a) に示した開回路電位にも差異が生じると考えられる。ま た、Fig.2(b)より、60%-0%SOCの領域においても、a 軸長のヒステリシスが小さい。本結果から、充電、放電、 さらに反応経路によらず、初期段階では遷移金属が反応 に関与する。末期段階では、酸素が反応に関与すること、 および本領域を経由することが、充電過程と放電過程の 開回路電位にヒステリシスが生じることが示唆された。



Fig. 2 Lattice parameter of *a* for $Li_{1.2}Ni_{0.133}Mn_{0.533}Co_{0.133}O_2$, (a)Charge process (0-100%SOC), discharge process(100-0%SOC), (b)charge process(0-100%SOC), discharge process (100-0%SOC, 60-0%SOC).

4. その他・特記事項 (Others)